This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987

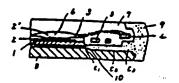
(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

(51) Int. Cl. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device.

by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is nal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C1. Since the gap C, is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



砂 日本国特許庁(JP)

①特許出版公開

母公開特許公報(A)

昭63-233555

Olnt, Cl. 4

紅別記号 . 庁内整理 号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H· D1 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

零査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 即 昭62-65715

母出 頭 昭62(1987)3月23日

②発明者 小島 伸次郎

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

⑪出 願 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 一弁理士 井上 一男

75 AL T

1. 見明の名称

朝夏刘止亚羊星体整理

2. 特許請求の範囲

財犯板状の放射フィンと暴電性金属板裏面間の是 減を扱小とし、鉄定放射フィンと男1の複数対止 都間の長期、展記金属無線を披露する数配リード 様子に対応する男1の質数対止部と前記板状の放 鳥フィン院の長期を原次導大することを特殊とす 心被照对止似乎解体监狱。

3. 長男の詳細な政策

(発明の目的)

(庶實上の料用分類)

本見明は報日対止型半導体装置の被点に係るもので、特にトランジスタアレイ、SCR アレイ等のパワーモジュール中、パワートランジスタならびにパワーSSOR等の高出力半線体装置に適用するこまにモールドを飾した半層体装置に関するものである。

(従来の世報)

・ フインとリードフレームのベッド銀度复数が具常 に扱くなったりだけられることがある。

このために、被加利止(トランスファモールド) 工程を複数回に分けて実践する方式がは見されて おり、リードフレームのベッドと数局フィン配の 死就を所望の値に維持できるので、放無性の故事 に役立つところが大きい。

第10回によりこの二重モールド方式を設別する。 第10回に二重モールドを終した製品の新面包、この構造を得るには第1の複取対止を終えた成形品 人を、リードフレームのベッドを20裏面と放肥フィン21を僅かな延期を集って金属内に配置数第一 の機類対止器22と四個な工ポキシ機器によって対 止成形を行って第二の模質対止器23を設ける。

この二世モールド方式の結果、ベッド第20にダイボンディングした半層体表子24ならびにリードフレームのリード第子25を装施する金属製26等が建設すると共に、放売フイン21の一面はこの対止製料と複数に変数して表面を形成する。

(兄明が形ひしようとする問題点)

にマウントした半導体表子と電気的技績を図るべく配着した金属機能にはリード総子を連結しこれ に対応する第1の複数対止都と板状放動フィン間 の変数とを展及時大する手法を試用する。

(作用)

このように本見明では任めて狭い根域に充以する複数値直接を取及取小するように配慮しているので、入り品く使ってエアポイドの発生を防止して、複数耐止仮生器体装置に必要な結果性ならびに無数散性を確保したものである。

(矢部的)

第1個万型第9世に本見明の実施例を詳述するが。 従来の技術図と質値する記載が都会上一郎にあるが、新着分を付して放明する。

この実施状は生態は菓子6クで表成する密格 (第 5 回)をもつ概算対止位半層は質量であり、 この各年部は菓子をマウントするリードフレーム も対応管質な構造が必要となるが、その上面面を 第 2 国に京子

半端保護子2…はベッド部即ちば知住金屋板1

このような二重モールド方式を適用した視影対 业智学選件装置は設定のように放無フィンと、学 等体象子をダイポンディングしたリードフレーム のペッド部間を値かな距離とし、更にこの空間に 対止機器層を充填するので無数数性に優れた対応 を持っている。これに反して、解記空間に対止値 群が入りにくいたのエアポイドが発生しやすい。 また、この傾対止部の収界に機能の被要を与える と、急程やエアギャンブが入りるい意点があり、 これが多て故無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を放出する新規な複数列止型 学器体質器を提供することを書のとする。

(見明の構成)

(問題点を解決するための手段)

二宝モールド方式を選用した報音対比を半導体 装置における板状の放無フインと、リードフレー ムのペッド訳即ち端電性金属板配を充填する第2 の複路対止肌のエアギャップ等を解検するために、 この極めて狭い根域につながる板状の放無フィン と第1の複数対止配筒の距離と群記導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは資産でありかつ地域が高いことが良く可る。一方このリードフレームは第1世界に示すように興度性金属板1…と内部リード電子部3ならびに鉄速するように金属機能をポンディングする外部リード第子部4の3部分の高さを置に具らせるように折象げてこの縁覚性金属板1…を軽低の位置にする。

更に質出した確認性会放布1に対して低かの矩 間を作って延状の放無フイン8を得起セールド用 会型内に致けて第2の世段対応終9を形成する。

更にこの指数視路の流れに記述した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の複路 対止部9が第1の復程対止部7を終め付けて板状の放無フィン9と編集性金属板1回のエアーギャップを防止している。

この前4個は第2の複型対止部9形成を終え

Cvt 工程を対えた複雑対止型半端は各数の上面医 であり第1及び第2の校覧対止部で、9が達成し て表面を形成しているが、この第1の物質対止部 7の外便に7a~7cの段配を形成している。第3個 イは、第1の複数対止部でを形成してから不要部 分を除去した成形品の平面医であり、これをA~ A 終に拾って切断した医が第3回口である。

この段便は、第2の被称列止取8との世末を及くするために年頃は第子の外配書い換えると確定性金属板1…の中配位板に形成し、この成形に当っては段郎に相当する上世キャピティの成形型を使用し、かつこの母域性金属板1の裏面が第1の機器対止那7の表面を下型キャピティの表面に動物記載してトランスファモールド工程を実施して締られる。

第6日一貫8日は貫4日に示したB-B、C-C. D-Dの各様に沿って切断した製品の原在地であり、第1の便路対止部7の段部7a~7dにエポキシ装置で装成する第2の複路対止部9a~9dが支援され、第7日に示す段部テーバ7aは第2の復程

対止部9 に対して Under Cutの逆テーパであって 好ましくは5° より好ましくは10°以上に投資する。

この数据は平常体無子2の外債をほぼ四んで設けられているので、訂記 C1の反離を持つ事業性 全無額1と拡大の放無フイン8階に完成する第2 の概器対止第9の建準性が改善されて、第1の複 取対止部を終め付ける効果を発展する。

尚第4回に示すように第1の複類対止部7が異 出する面積は第1の複数対止部7の投影面積の的 50%が好ましく、歯者力を強めるために少なくす ると C. 変異を所望の寸性に取めることができず、 ポイドがはけずに絶象不良となる。これは第2の 物質対止部9成形時に C. 反属をもった隙間が後 から充填されてここでの複程圧が小さくなってか つポイドを提込み易いためである。

「兒呀の効果」

· 12, 55 -

この二重モールド方式を採用した使品対止型年 準体製量では低状放熱フィンと第1の個限対止部 配に第2の機能対止用複称が充填されるくで、エ アーボイドが発生し無い。 従って半導体装置の割 結群性が変定して富耐圧素子が持られる効果があ り、しかもリード電子の自由度も健康より増す。

又厚さ2mの板状放無フィンを使用して外形寸 注が77(質)×27(高)×7(厚)mである第4個の制 類対止数半層体装置を試料としてC。を 0.34mと すると、ピーク値としてAc 7kYを1分でクリアで を、0.3mではAc4.8kY×1分をクリアした。

4. 豊富の簡単な技術

第1個は本発明の係る年度体験域の要認を示す 素質値、第2人はリードフレームの年間値、第3日 イは第1の複雑対止性の状態を示す上面値、第3日 値のは第3日イをAー入線に沿って切断した原面。 第5日はエ発明に係る年級体験図の 第5日はこの年度体験図の経済値、第6人の第6日 は第4回のBーB、CーC、DーD級に治って切 新した所述図、第9回は本発明に係る半端体の 群も示す新図区、第16回は皮束験図の薬世域であ る。

代理人 弁理士 井 上 一 男

